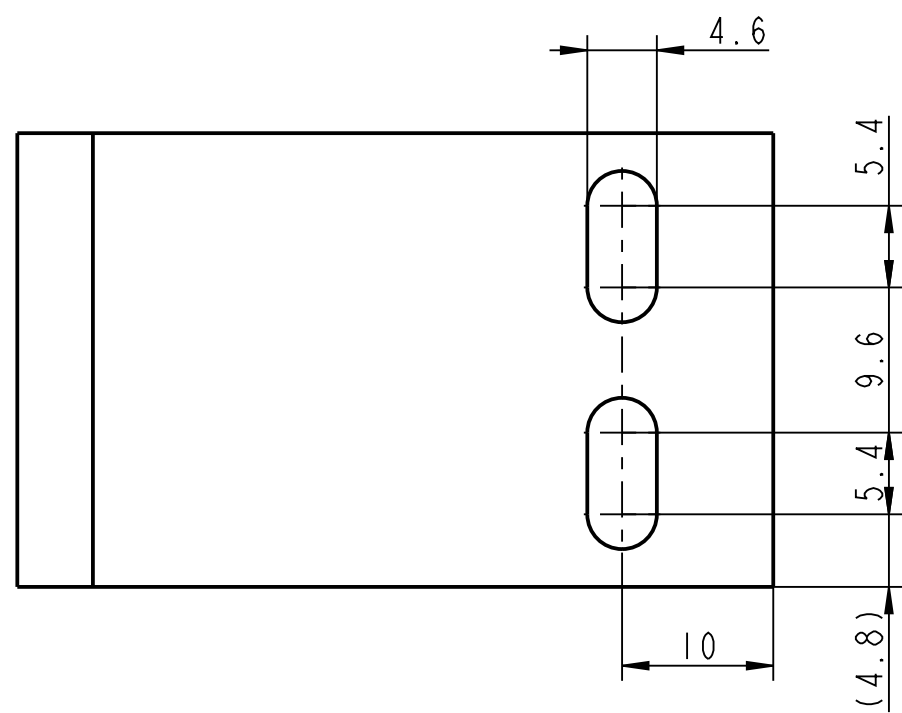
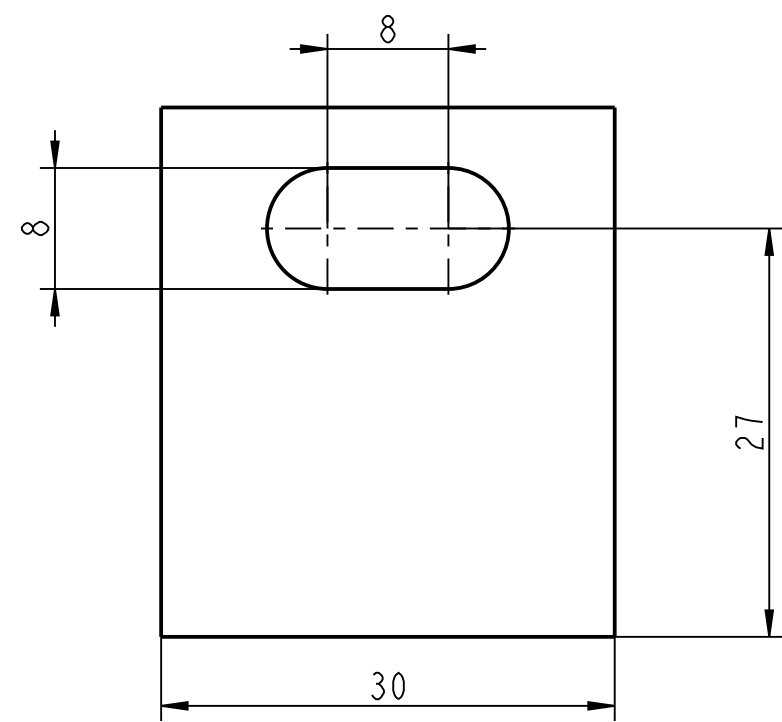
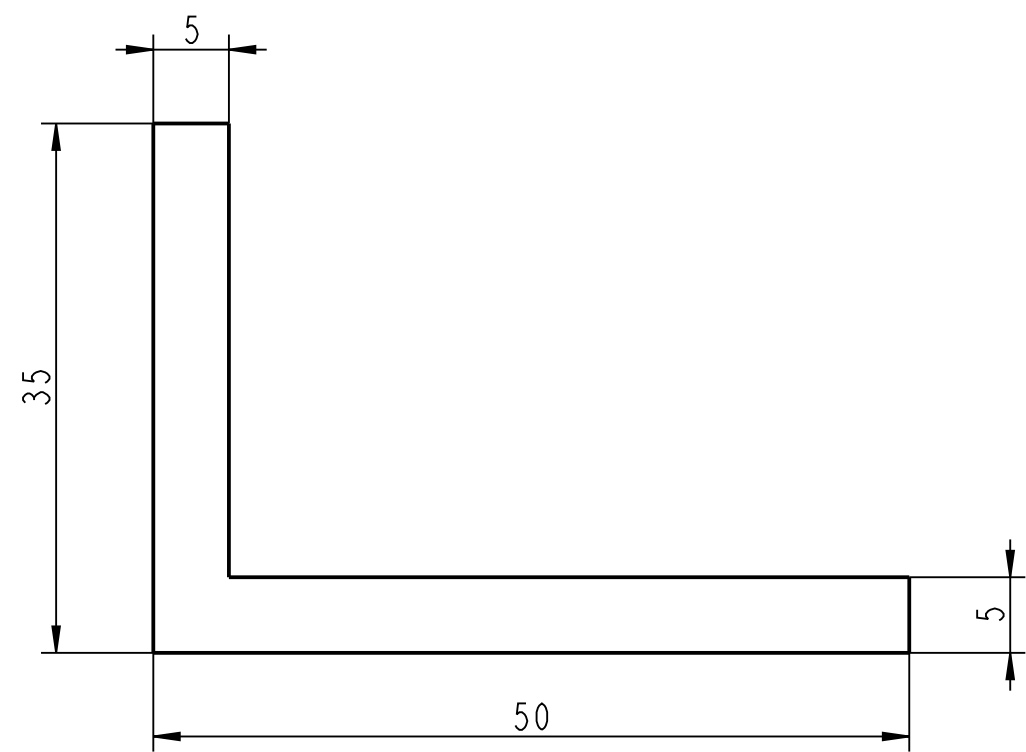


F2_040403_710000_11

合 图

密级：	表面处理	激光膜
	热处理	



Ra3.2 (✓)

通(借)用件登记
旧底图总号
底图总号
制 图
签 收
日 期

					6061		哈尔滨工业大学	
标记	处数	更改文件号	签字	日期				
设计			会签				重量	0.09
校对							件数	2
			标准化				比例	2:1
审核			审批			阶段标记	E	
工艺			批准			共 张	第 张	F2_040403_710000_11